#### **OPTICAL RECORDING MEDIUM**

Patent number: JP11227334

Publication date: 1999-08-24

Inventor: YASUDA KOICHI

Applicant: SONY CORP

Classification:

- International: B41M5/26; G11B7/24; G11B7/24; B41M5/26; G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26: G11B7/24

- european:

Application number: JP19980034858 19980217
Priority number(s): JP19980034858 19980217

Report a data error here

Abstract of JP11227334

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a crosstalic annocaltation by controlling an absorptivity by one recording film. SOLUTION: A recording film 3 of the optical recording medium having the film 3 formed on a base plate 1 having a guide groove 2 is formed of a mixture of a metal and a dielectric. When a recording pulse is illuminated to the film 3, the metal is reacted with the dielectric, and hence an oxide is, for example, formed. And, since the oxide has a higher light transmittance than that of the metal, the film 3 is made of the mixture of the metal and the oxide. Thus, the light transmittance, reflectivity of the film can be easily controlled.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平11-227334

(43)公開日 平成11年(1999)8月24日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		微別記号	FI		
B41M	5/26		B41M 5/26	X	
G11B	7/24	511	G11B 7/24	511	
		5 3 5		635A	

## 審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 6 頁)

		Di Laborato Militari Militari Militari Militari di Cara di Car	
(21)出顧番号	特願平10-34858	(71)出顧人 000002185 ソニー株式会社	
(22) 出順日	平成10年(1998) 2月17日	東京都品川区北品川6 丁目7番	35号
		(72)発明者 保田 宏一	
		東京都品川区北昌川 6 「目 7 福 一株式会社内	35号 ソニ
		(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)	

#### (54) 【発明の名称】 光記録媒体

### (57)【要約】

【課題】 記録膜一層で、吸収率制御を可能とし、クロストークキャンセルを実現する。

【解決手段】 案内溝を有する基板上に記録膜が形成されてなる光記録媒体の前記記録膜を盈風と誘弦体の混合物により形成する。記録旗に記録がいスを照射すると金属と誘定体が反応し、例えば酸化物が形成されるが、酸化物は金属に比べて光透過率が高く、したがって記録服を盈度、酸化物の混合物とすることで、記録順の光透過率、反射率が容易に制御可能となる。



- 1: 透明基版 2: 案内溝
- 3: 紀数度

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 案内溝を有する基板上に記録膜が形成されてかり。

上記記録膜は金属と誘電体の混合物よりなることを特徴 とする光記録媒体。

【請求項2】 上記記録膜に含まれる金属の割合が1分 子%~80分子%であることを特徴とする請求項1記載 の光記録媒体。

【請求項3】 上記記録層上に厚さ10~177μmの 光透過層が形成され、この光透過層側から光を照射する ことにより記録及び/又は再生が行われることを特徴と する請求項1記載の米記録媒体、

【請求項4】 上記基板が厚さ10~177μmのシート状基板であり、このシート状基板側から光を照射することにより記録及び/又は再生が行われることを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項5】 上記シート状基板に支持基板が貼り合わされていることを特徴とする請求項4記載の光記録媒体。

【請求項6】 上記記録層が光透過層を介して複数層積 屑されていることを特徴とする請求項1記載の光記録媒 体。

【請求項7】 上記複数の記録層の反射率が、光入射側 に向かうにしたがって次第に小さくなるように設定され ていることを特徴とする請求項6記載の光記録媒体。

【請求項8】 上記記録層は、金属と誘電体が反応する ことにより反射率が変化し、記録マークが形成されるこ とを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項9】 上記反応により形成される記録マークの 反射率が4%以下であることを特徴とする請求項8記載 の光記録媒体。

【請求項10】 上記記録層は金属と誘電体が反応する ことにより屈折率が変化し、記録マークが形成されることを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【請求項11】 上記反応により形成される記録マーク の屈折率nが1.0≦n≦2.0であることを特徴とす る請求項10記載の光記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、追記型の記録層を 有し、大容量化が可能な新規な光記録媒体に関するもの である。

#### [00002]

【従来の技術】一度だけ記録可能な光ディスク、いわゆ るライトワンスディスクとしては、大別して、無機材料 により記録層を形成したもの、及び有機色素材料により 記録層を形成したものが知られている。

【0003】これらのうち、製造工程の差により低コストで製造できること、いわゆるCD-ROMと同等の反射率を有すること等の理由から、有機色素材料を用いた

ものが圧倒的に多く用いられているのが現状である。 【0004】この有機色素材料を用いたライトワンスメ ディアは、CD-Rと呼ばれ、コンピュータの外部記憶 装置等として利用されている。

[0005]また、近年では、いわゆるデジタルビデオ ディスク (DVD) 用にも有機色素材料を用いたライト アンスメディアが開発されており、極めて大量を有す ることから、ソフトウエアを書き込んだ光ディスクを製 造する際の物証用に用いられたり、書き娘とか不可能で あることを利用して、公文審等の記録に用いられてい る。

#### [0006]

(2)

【発明が解決しようとする課題』ところで、光記録の分 野においては、より一層の高密度記録を実現するため に、案内溝のみを記録エリアとして用いるだけにとどま らず、案内溝を凹部としたときに凸部となる領域(いわ ゆるランド)にも記録する方法(ランドグループ記録) が提案されている。

【0007】そして、このランドグループ記録において、さらに高密度記録するために、クロストークキャン
セルと称する方法も提案されている。このクロストーク
キャンセルは、記録マークの反射率と、案内海の溝深さ
に由来する位相差から1次光と2次光の干渉で消光する
ことによる反射率を参幅とし、一部(ランド部)を再生
するときに凹部(グループ)の信号が漏れ込まないよう
にし、速に凹部を再生するときに凸部の信号が漏れ込まないようにする方法である。

[0008]しかしながら、従来の有機色素材料により 配録層を構成するライトワンスメディアでは、クロスト ークキャンセルを成り立たせる条件の設定が難しく、ラ ンドグルーブ記録に必要な設補成を取ることが非常に困 難である。

【0009】そこで本発明は、かかる従来の実情に鑑み て提案されたものであって、クロストークキャンセルが 可能であり、さらに高NA化、低雑音化、高容量化に対 応可能な新規な光記録媒体、特に、新規なライトワンス メディアを提供することを目的とする。

#### [0010]

[課題を解決するための手段]上述の目的を達成するために、本発明の光記録媒体は、案内溝を有する基板上に 記録機が形成されてなり、上記記録媒則な金属と誘電体の 混合物よりなることを特徴とするものである。

【0011】記録膜を金属と誘電体の混合物とし、これ に記録光を照射すると、金属と誘電体が反応して、反射 率あるいは屈折率が変化し、情報が記録される。

【0012】また、酸化物は金属に比べて光透過率が高く、したがって配録膜を金属と酸化物の混合物とすることで、配録膜の透過率、反射率を容易、且つ適正に制御することができ、クロストークキャンセルを記録限一層のみで造成することが可能である。

#### [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する.

【0014】本発明を適用した光記録媒体の一例を図1 に示す。この光記録媒体は、基本的はは、素内消2の形 成された光学的に透明な基板1の上に、記録機5が形成 されてなるものであり、上記透明な基板1側から記録再 生光が照射され、その一部が記録膜3で吸収、あるいは 反射される。

【00151 勿論、エンハンス効果等を狙って適宜誘端 体層を設けることも可能であり、反射酸を設けることも 可能である。 従来の光記録媒体では、基板の表面性が反 射膜の組成に依存する を設けてことにより、あるいは、反 射膜の組成に依存する を設定すことにより、あるいは、反 より、記録態の性質に影響が大は、本発明の光記録媒体 では、後述のように記録膜に金属と誘電体の混合物を用 い、非品質化しているので、反射膜の結晶性に由来する 影響が解答される。

【0016】上記透明な基板1としては、透明接脂基板 本ガラス基板等を用いることができ、例えば射出成形に より案内湯こが転写形成されたポリカーポネート基板等 が好適である。この場合、透明な基板1の厚さは0.3 ~1.2m和度の範囲とされ、いわゆるリシッド基板 として取り扱われる。

【0017】上記図1に示す光記録媒体の場合、透明な 基板1 開から記録再生光が照射されるような構成とされ ているが、逆に、図2に示すように、記録膜3の上に光 透過層4を形成し、この光透過層4側から記録再生光を 照射するような構成とすることも可能である。

【0018】この図2に示す光記録媒体では、光透過層 4の厚さを10~177μmとし、高NAの光学系と組 み合わせることで、これまでにない高記録密度を実現す ることができる。

【0019】光透過層4は、例えば樂外線硬化樹脂を塗 布することによって形成することもできるし、光透過性 フィルムを紫外線硬化樹脂で貼らわせることによって も形成することができる。後着の場合、トータルの厚さ を10~177µmとすることが好ましい。

【0020】なお、図2に示すような構成を採用する場合、基板1は支持基板としての役割を果たせばよく、必ずしも透明でなくともよい。

[0021]あるいは、透明な基板1に、射出成形やキャスト法等によって作られる透明シートを用いることも可能である。透明シートの展を2077μmとし、高い期口数(NA)の光学系を組み合わせることで、これまでのものより遥かに記録路度の高い光記録紙体が実現される。なお、この透明シートを用いる場合、案内溝2全信号ビット等の凹凸パターンは、マスタスタンパに対して高温で加熱圧着することにより容易に転写形成することができる。

[0022] 基報1に上記地明シートを用いた場合、そのままシート状の光記録媒体(いわばアレキシブル光ディスク)とすることもできるが、例えば図3に示すように、スピンコート法等により途布された紫外線硬化樹脂5等を介して支枠基板らにこれを貼り合わせ、リジッド基板6は水学しも透明でなくてよく、例えば楽可塑性樹脂よりなる厚さ0.6~1.2m和程度の基板を用いる。また、支枠基板6を貼り合わせる際に、記録膜3の表面をシン処理し、紫外線硬化樹脂との帯着性の向上を図るようにしてもよい。

【0023】上述の構成の光記録媒体において、記録膜 3は、金属と誘電体の混合物からなるものであり、特に その光透過率、反射率、屈折率をその比率により制御す ることができるような構成とされている。 【0024】ここで、金属材料としては、任意の金属材

料を用いることができ、Li、Be、Na、Mg、A 1, Si, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, F e, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Se, R b. Sr. Y. Zr. Nb. Mo. Tc. Ru. Rh. Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, B a. La. Ce. Pr. Nd. Pm. Sm. Eu. G d, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, H f、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Auの単体あ るいは2種類以上の合金等を用いることができる。 【0025】また、誘電体としては、Li、Be、N a, Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, V, C r. Mn. Fe. Co. Ni. Cu. Zn. Ga. G e, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, T e, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm, S m, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Y b. Lu. Hf. Ta. W. Re. Os. Ir. Pt. Auから選ばれる1以上の金属の酸化物、窒化物、フッ 化物、硫化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物等を挙げるこ とができる。

【0026】このとき、金属と誘電体の混合比として は、金属の濃度が1分子%以上、80分子%以下とする ことが望ましい。金属の濃度が1分子%未積でなると、 記録膜としての機能を果たすことができない。逆に、金 属の濃度が80分子%を越えると、光透過性が失われク ロストークキャンセルが難しくなる。

【0027】上記記録膜3においては、記録パルスを照 射することにより、記録膜3中の金属が酸化、窒化、硫 化、フッ化、塩化、臭化、あるいはヨウ化され、屈折率 変化、反射率変化を生する。

【0028】このとき、上記屈折率変化、反射率を適正なものとすることにより、高速記録のためのクロストークキャンセルを実現することができる。

【0029】具体的には、書き込み後の屈折率をnとし

たときに、 $1.0 \le n \le 2.0$ なる関係を満たすこと、あるいは、記録マークの反射率が4%以下になることが必要である。

【0030】以上、本発明を適用した光記録媒体の基本 的な構成について説明してきたが、これは一例に過ぎ ず、本発明は様々を構造の光記録媒体に適用可能であ る。以下、これらの光記録媒体について説明する。

【0031】先ず、多層構造を有する光記録媒体、両面構造を有する光記録媒体等への応用について説明する。 【0032】図4は、最終的に得多光記録媒体のほぼ半 分の図みとした一致が説明末毎1112とである。

100227 回され、欧原がルに守る元記が森体が入れば十 分の厚みとした一対の透明基板11、12上にそれぞれ 記候膜3を形成したものを2枚貼り合わせて両面ディス クとした例である。

【0033】この場合には、透明基板11、12を介して光照射することにより、両面からそれぞれの記録膜3に対して記録、再生を行うことができる。

【0034】図5は、1枚の支持基板13の両面に、記録膜3を形成した光透過層14、15を貼り合わせ、両面ディスクとした例である。

【0035】この場合には、光透過層14、15側から 光照射することにより、両面からそれぞれの記録膜3に 対して記録、再生を行うことができる。

【0036】図6は、透明基板21上に第1の記録限2 2と第2の記録版23とを光学的に透明な中間間24を 介して形成した多層構造の外記録媒体(多層光ディス ク)の一例である。多層光ディスクでは、光入射側(透 明基板21間)に向かうにしたがって記録膜の反射率が 次第に小さくなるように設定する。

【0037】この多層光ディスクでは、片側(透明基板 21側)から記録膜22、23に対する記録、再生が行われる。

【0038】以上、両面光ディスク、多層光ディスクの 例について説明したが、単板ディスクにおいて、様々な 機能を有する層を付加することも可能である。

【0039】図7は、支持基板31上に記録膜32、光 透過層33を順次形成した単板光ディスクにおいて、支 持基板31の記録膜形成面とは反対側の面にスキュー補 正層34を形成した例を示するのである。

[0040]単級ディスクにおいては、片面にのみ記録 願32や光透過層33が形成されるため、反りが発生と やすく、スキューが大きな問題となる。そこで、これと は反対側の面に集外線硬化樹脂等を塗布することにより スキュー権正層34を形成し、前記反りをキャンセルし てスキューを削ける。

【0041】ここで、スキュー補正層34に用いられる 紫外線硬化樹脂等は、光透過層33を形成する材料より も硬化収縮率が高いものであることが好ましい。

【0042】図8は、光透過層33の上に表面硬度改善、及び帯電防止を目的として透明保護層35を形成した例である。

[0043] なお、上述のように、本券明の光記録媒体 においては、光透過屑を形成するため、あるいは支持基 板との貼り会わせのため等、記録験や特電体層、反射觀 上に紫外線硬化樹脂を途布することが必要になることが ある。このとき、紫外線硬化樹脂との密室性を改音する ために、これら記録膜や特電体層、反射膜の表面を予め シラン処理しておくことも有効である。

#### [0044]

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例について、実験結果を参照しながら説明する。

#### 【0045】実施例1

○.6mmの厚さを有するポリカーボネート基板上にスパッタリングにより金属と誘電体の混合酸を記録機として成膜した。記録機の材料は、金属にZnを、誘電体に SiO, を用い、50モル%ずつの割合の混合膜とした。

【0046】これに対し、波長650nmのレーザーダイオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5m/秒、ビット長0.38μmの記録をしたところ、ジッター6%が得られた。

## [0047] 実施例2

0.6mmの厚さを有するポリカーボネート基板上にスパッタリングにより金属と誘電体の混合膜を記録膜として成膜した。記録膜の材料は、金属に1nを、誘電体に $A1_2O_3$ を用い、50そル%ずつの割合の混合膜とし

【0048】これに対し、波長650nmのレーザーダイオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5 m/秒、ビット長0.38μmの記録をしたところ、ジッター68が得られた。

#### 【0049】実施例3

○.6mmの厚さを有するポリカーボネート基板上にスパッタリングにより金属と誘電体の混合膜を記録膜として成膜した。記録膜の材料は、金属にSnを、誘電体にSiO2を用い、50モル%ずつの割合の混合膜とし

【0050】これに対し、波長650nmのレーザーダイオードを用い、開口数0.6のレンズを用いて線速5 m/秒、ビット長0.38μmの記録をしたところ、ジッター6%が得られた。

## [0051]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明によれば、記録版単独で吸収率制御が可能であり、容易にクロストークキャンセルを実現することが可能である。

【0052】さらに、本発明によれば、高NA化、低雑 音化、高容量化に対応可能な新規な光記録媒体、特に、 新規なライトワンスメディアを提供することが可能であ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】案内溝を設けた透明基板上に記録膜を形成した 光ディスクの一例を示す要部板略斯面図である。

【図2】案内溝を設けた透明基板上に記録膜を形成し、 この上に光透過層を形成した光ディスクの一例を示す要

この上に元改画間を形成した光ティスクの一例を示す要 部構略断面図である。

【図3】記録膜を形成した光透過層を支持基板に貼り合わせてなる光ディスクの一例を示す要部觀略断面図である。

【図4】貼り合わせ型両面光ディスクの一例を示す概略 断面図である。

> 3: 記練順 13: 支持差板 14,15: 光透過層

【図5】1枚の基板の両面に記録層を形成した光透過層

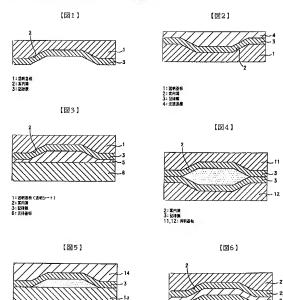
を貼り合わせた両面光ディスクの一例を示す概略断面図 である。

【図6】多層光ディスクの一例を示す機略断面図である。

。 【図7】スキュー補正層を設けた光ディスクの一例を示す概略断面図である。

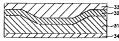
【図8】透明保護層を設けた光ディスクの一例を示す概略斯面図である。

【符号の説明】 1 透明基板、2 案内溝、3 記録膜、4 光透過層



21: 透明美版 22,23: 記録联 24: 中部層

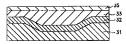




33:光済済戸 34:メキュー特正層

31: 支持基板 32: 記錄級

## [図8]



31: 点特当板 33: 充语通用 32: 起弹膜 35: 透明度逻辑